# Saphire 232 – Electronique analogique

Physique des semi-conducteurs

3<sup>ème</sup> partie : les transistors

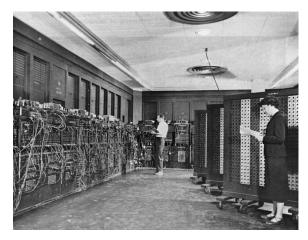
O. Villain (d'après le cours de B. Journet) ENS Paris-Saclay, département N. Tesla (ex-EEA) 2023-24

#### Les transistors

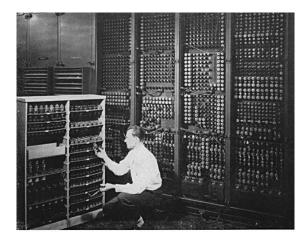
- I. Avant le transistor
- II. Transistor bipolaire
  - 1. Principe de fonctionnement
  - 2. Aspect macroscopique
- II. Le transistor à effet de champ

#### Avant le transistor

- 1946-1955 : ordinateurs à tube à vide et commutateurs



L'ENIAC entre 1947 et 1955, source Wikipedia



Un technicien en train de changer un tube de l'ENIAC, source Wikipedia

- 1947: invention des transistors
- milieu des années 50 : utilisation des transistors dans les ordinateurs





- 1958 : invention des circuits intégrés, qui consistent en l'incorporation de nombreux transistors et autres composants électroniques dans un seul fragment de semi-conducteur

### Le transistor bipolaire

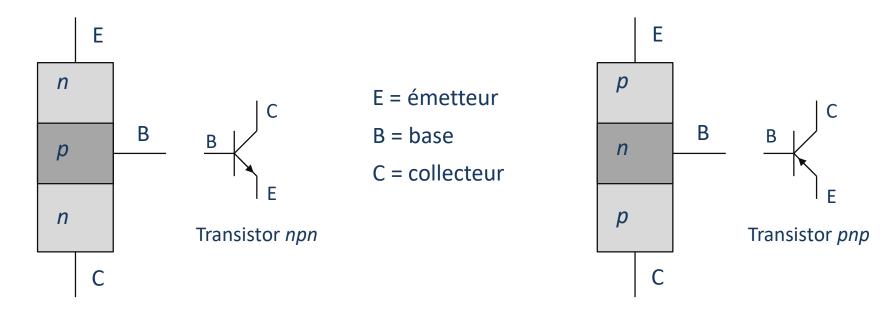
Le transistor a été inventé en 1947 par les chercheurs américains John Bardeen et Walter Brattain. Ils reçurent le Prix Nobel de Physique avec William Shockley en 1956.

Bardeen a reçu le prix Nobel à nouveau en 1975 pour ses travaux sur la supraconductivité.

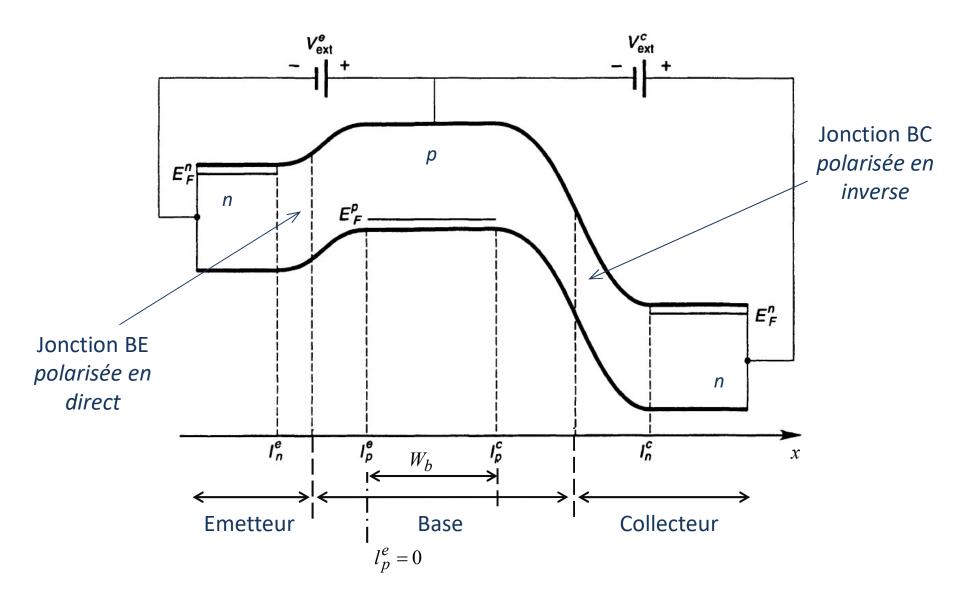
C'est l'élément fondamental de toute l'industrie de l'électronique amenant aux systèmes informatiques, télécommunications, aéronautique, multimédia ...

Aujourd'hui leur taille (plusieurs millions dans 1 cm²), leur comportement en HF font que définir un modèle analytique simple est impossible ;

Seuls les modèles numériques sont réellement valables et permettent la conception de nouveaux composants.



### Polarisation du transistor



Transistor *npn* 

#### Concentration d'électrons dans la base

On cherche les concentrations des porteurs minoritaires.

Electrons dans la zone p

$$D_n \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} - \frac{n - n_{base}}{\tau_n} = 0 \qquad \underline{D_n \tau_n = \left(L_n^b\right)^2} \qquad n(x) = F_1 e^{x/L_n^b} + F_2 e^{-x/L_n^b} + n_{base}$$

Cas de la diode 
$$n(-W_p) = n_p e^{q_e V_{ext}/k_B T}$$

$$\implies n(-x_p^e) = n_{base} e^{q_e V_{ext}^e / k_B T} \quad \text{et} \quad n(l_p^e + W_b) = n_{base} e^{q_e V_{ext}^c / k_B T}$$

$$\int n(0) - n_{base} = \Delta n(0) = n_{base} \left( e^{q_e V_{ext}^e / k_B T} - 1 \right) = F_1 + F_2$$

$$n(W_b) - n_{base} = \Delta n(W_b) = n_{base} \left( e^{q_e V_{ext}^c / k_B T} - 1 \right) = F_1 e^{W_b / L_n^b} + F_2 e^{-W_b / L_n^b}$$

$$\implies F_1 = \frac{\Delta n(W_b) - e^{-W_b / L_n^b} \Delta n(0)}{2 \sinh(W_b / L_n^b)} \quad \text{et} \quad F_2 = -\frac{\Delta n(W_b) - e^{W_b / L_n^b} \Delta n(0)}{2 \sinh(W_b / L_n^b)}$$

#### Concentration d'électrons dans la base

$$\implies n(x) = \frac{\Delta n(W_b) - e^{-W_b/L_n^b} \Delta n(0)}{2 \sinh(W_b/L_n^b)} e^{x/L_n} - \frac{\Delta n(W_b) - e^{W_b/L_n^b} \Delta n(0)}{2 \sinh(W_b/L_n^b)} e^{-x/L_n} + n_{base}$$

Influence de la largeur de la base;

$$W_b \gg L_n^b \qquad W_b \to \infty \qquad n(x) = \Delta n(0)e^{-x/L_n} + n_{base}$$

C'est le résultat d'une simple diode (en fait il n'y a pas de communication entre la base et le collecteur).

#### Concentration de trous

Formule pour la diode :  $p(W_n) = p_n e^{q_e V_{ext}/k_B T}$ 

Zone *n* de la jonction BE :  $p(l_n^e) = p_{em}e^{q_eV_{ext}^e/k_BT}$ 

Zone *n* de la jonction BC :  $p(l_n^c) = p_{coll}e^{q_eV_{ext}^c/k_BT}$ 

Concentrations de trous dans l'émetteur et le collecteur :

$$p(x) = \Delta p(l_n^e)e^{(x-l_n^e)/L_p^e} + p_{em}$$
 pour  $x < l_n^e < 0$ 

$$p(x) = \Delta p(l_n^c)e^{-(x-l_n^c)/L_p^c} + p_{coll}$$
 pour  $x > l_n^c$ 

⇒ Ces concentrations entraînent donc un courant de diffusion.

#### Détermination des courants

Courant de diffusion d'électrons : 
$$J_n = q_e D_n^b \frac{\partial n}{\partial x}$$

Courant de diffusion de trous dans l'émetteur : 
$$J_p = -q_e D_p^e \frac{\partial p}{\partial x}$$

Courant de diffusion de trous dans le collecteur : 
$$J_p = -q_e D_p^c \frac{\partial p}{\partial x}$$

Courant au niveau de l'émetteur : 
$$I_E = I_{nE} + I_{pE} = AJ_n(x=0) + AJ_p(x=l_n^e)$$

$$I_E = Aq_e D_n^b \frac{\partial n}{\partial x} \bigg|_{x=0} - Aq_e D_p^e \frac{\partial p}{\partial x} \bigg|_{x=l_n^e}$$

Courant au niveau du collecteur :  $I_C = I_{nC} + I_{pC} = AJ_n(x = W_b) + AJ_p(x = l_n^c)$ 

$$I_C = Aq_e D_n^b \frac{\partial n}{\partial x} \bigg|_{x=W_b} - Aq_e D_p^e \frac{\partial p}{\partial x} \bigg|_{x=l_n^c}$$

#### Expression des courants

$$\begin{split} I_E = -A \frac{q_e D_n^b n_{base}}{L_n^b} \coth \left( \frac{W_b}{L_n^b} \right) & \left[ \left( e^{q_e V_{ext}^e / k_B T} - 1 \right) - \frac{1}{\cosh(W_b / L_n^b)} \left( e^{q_e V_{ext}^c / k_B T} - 1 \right) \right] \\ & - A \frac{q_e D_p^e p_{em}}{L_p^e} \left( e^{q_e V_{ext}^e / k_B T} - 1 \right) \end{split}$$

$$\begin{split} I_{C} &= -A \frac{q_{e} D_{n}^{b} n_{base}}{L_{n}^{b}} \frac{1}{\sinh \left(W_{b} / L_{n}^{b}\right)} \left[ \left(e^{q_{e} V_{ext}^{e} / k_{B}T} - 1\right) - \cosh \left(\frac{W_{b}}{L_{n}^{b}}\right) \left(e^{q_{e} V_{ext}^{c} / k_{B}T} - 1\right) \right] \\ &+ A \frac{q_{e} D_{p}^{c} p_{coll}}{L_{p}^{c}} \left(e^{q_{e} V_{ext}^{c} / k_{B}T} - 1\right) \end{split}$$

Compte tenu de l'orientation de l'axe Ox vis-à-vis des courants ceux-ci sont négatifs!

La jonction BC est polarisée en inverse donc  $e^{q_e V_{ext}^c/k_B T} << 1$ 

 $\Rightarrow$  Les deux courants  $I_C$  et  $I_E$  sont contrôlés par la tension  $V_{ext}^e = V_{BE}$ 

#### Courant base

#### Hypothèses:

jonction BC en inverse 
$$e^{q_e V_{ext}^c/k_B T} << 1$$
 épaisseur de la base très faible  $W_b << L_n^b$ 

$$\coth\left(\frac{W_b}{L_n^b}\right) = 1/\tanh\left(\frac{W_b}{L_n^b}\right) \approx \frac{L_n^b}{W_b} \qquad \cosh\left(\frac{W_b}{L_n^b}\right) \approx 1 \qquad \sinh\left(\frac{W_b}{L_n^b}\right) \approx \frac{W_b}{L_n^b}$$

#### Courants en valeur absolue

$$\begin{split} I_E &= A \frac{q_e D_n^b n_{base}}{W_b} \bigg( e^{q_e V_{ext}^e / k_B T} \bigg) + A \frac{q_e D_p^e p_{em}}{L_p^e} \bigg( e^{q_e V_{ext}^e / k_B T} - 1 \bigg) \\ I_C &= A \frac{q_e D_n^b n_{base}}{W_b} \bigg( e^{q_e V_{ext}^e / k_B T} \bigg) + A \frac{q_e D_p^c p_{coll}}{L_p^c} \end{split}$$

Courant base : 
$$I_B = I_E - I_C$$
 
$$I_B = A \frac{q_e D_p^e p_{em}}{L_p^e} \left( e^{q_e V_{ext}^e / k_B T} - 1 \right) - A \frac{q_e D_p^c p_{coll}}{L_p^c}$$

#### Gain en courant du transistor

Le courant dans la base se comporte comme un courant diode et c'est bien le courant passant dans la jonction BE qui forme une diode.

On définit le gain en courant du transistor  $\beta = h_{FE} = \frac{\partial I_C}{\partial I_B}$ 

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{D_n^b n_{base}}{W_b} \frac{L_p^e}{D_p^e p_{em}}$$

$$\beta = \frac{n_{base}}{p_{em}} \frac{D_n^b}{D_p^e} \frac{L_p^e}{W_b}$$

$$\beta \approx \frac{n_{base}}{p_{em}} \frac{L_p^e}{W_b}$$

Le gain en courant  $\beta$  du transistor dépend de la température par l'intermédiaire des concentrations  $n_{base}$  et  $p_{em}$  mais aussi de  $W_b$ .

Le gain en courant  $\beta$  du transistor dépend aussi de la tension de polarisation inverse  $V_{CB}$  par l'intermédiaire de  $W_b$ .

#### Les transistors

- I. Transistor bipolaire
  - 1. Principe de fonctionnement
  - 2. Aspect macroscopique
- IV. Le transistor à effet de champ

### Autres paramètres

Du fait du courant de base, et d'un certain nombre de recombinaisons, le nombre d'électrons qui arrive au collecteur est légèrement inférieur au nombre d'électrons qui entrent au niveau de l'émetteur.

$$\alpha = \frac{\partial I_C}{\partial I_E}$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

$$\alpha = 0.99$$

$$\beta = 99 \approx 100$$

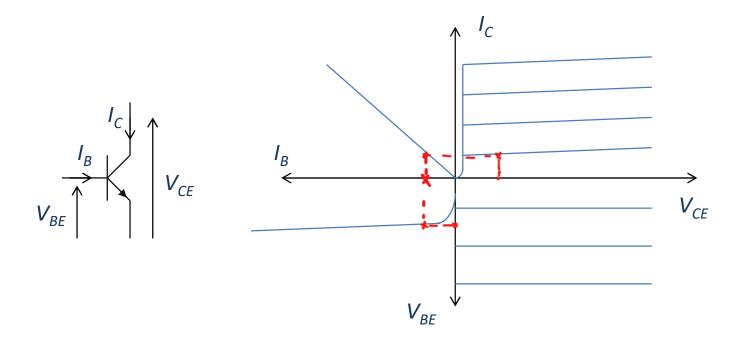
$$I_C = I_{CB0} + \alpha I_E$$
  $I_{CB0}$  est le courant collecteur quand l'émetteur est débranché

$$I_C = \beta I_B + I_{CE0}$$
 est le courant collecteur quand la base est débranché

### Caractéristiques statiques

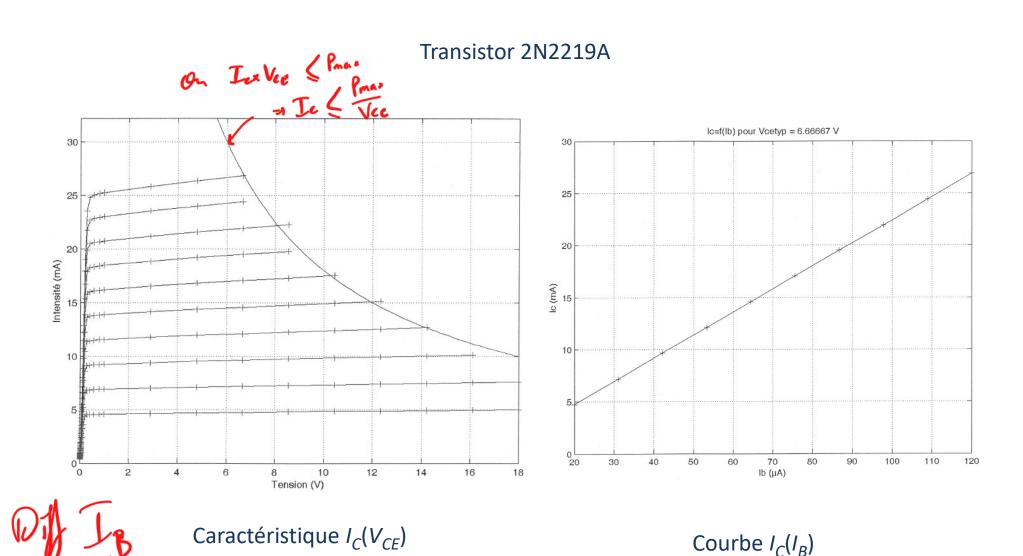
On peut tracer plusieurs types de caractéristiques statiques :

- montage à base commune
- montage à émetteur commun
- montage à collecteur commun



Caractéristiques en montage à émetteur commun

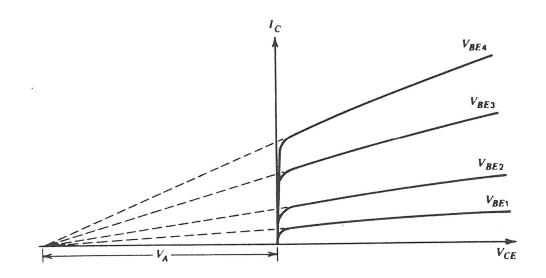
### Exemples de caractéristiques en émetteur commun



### Effet Early

Quand la tension de polarisation VCE augmente la largeur de la ZCE de la diode CB en inverse augmente surtout dans la partie "collecteur" (plus faiblement dopée) mais quand même aussi dans la partie "base".

Donc la largeur de base effective diminue (voir la loi de variation de W avec la tension) donc le gain du transistor augmente un peu, donc le courant de sortie augmente aussi.



$$I_C = \beta . I_B + K . I_B . V_{CE}$$

$$V_A = -\beta / K$$

### Schéma équivalent petits signaux

On considère de petites variations autour du point de fonctionnement statique :

$$i_B = I_{B0} + i_b$$
  $v_{BE} = V_{BE0} + v_{be}$   $i_C = I_{C0} + i_c$ 

$$i_C = I_{C0} + i_C$$

On effectue un développement limité au premier ordre

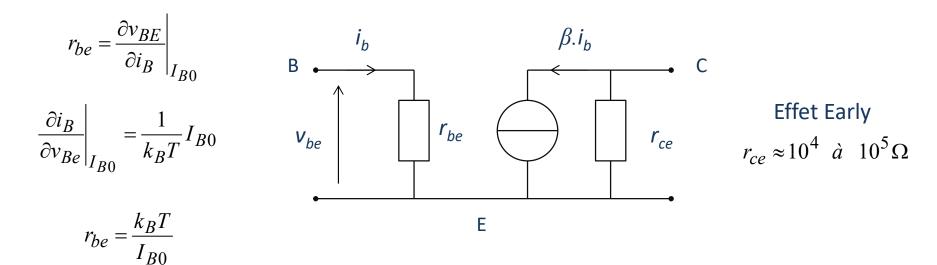
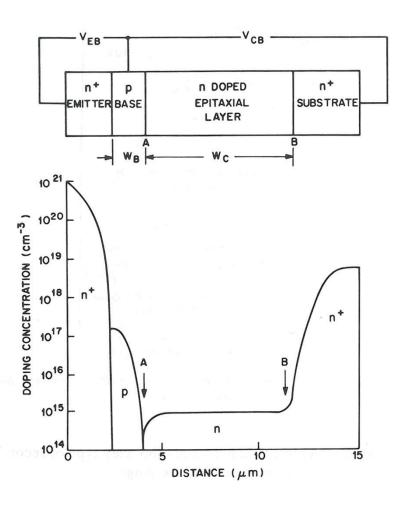


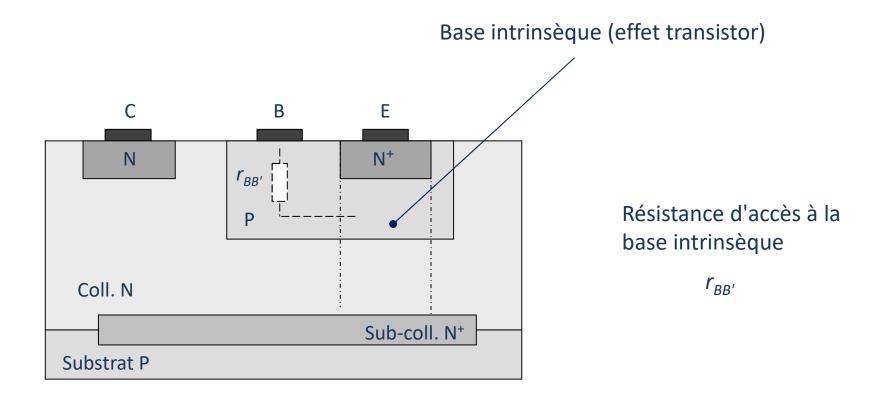
Schéma équivalent simplifié dit de "Giacoletto"

# Dopage d'un transistor

#### Comment réaliser le transistor ?

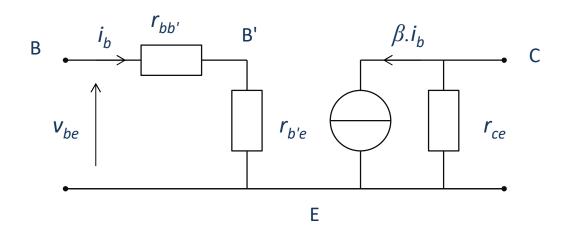


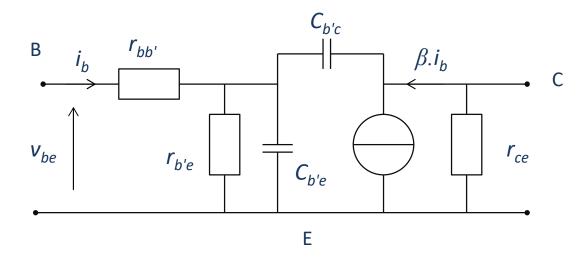
### Structure à deux dimensions



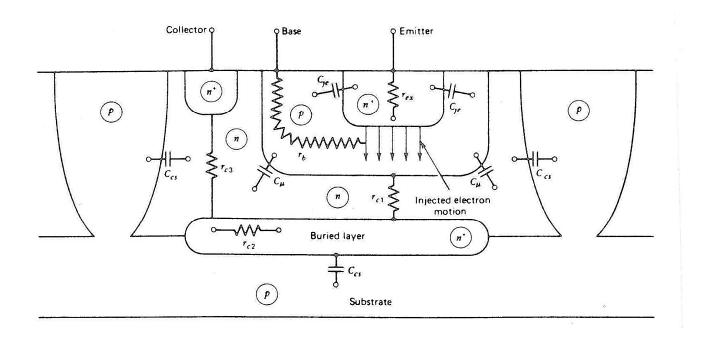
Réalisation en technologie planar

# Amélioration du schéma équivalent





### Eléments parasites



Eléments parasites dus à la structure et à prendre en compte pour un modèle de simulation

### Modèle de simulation

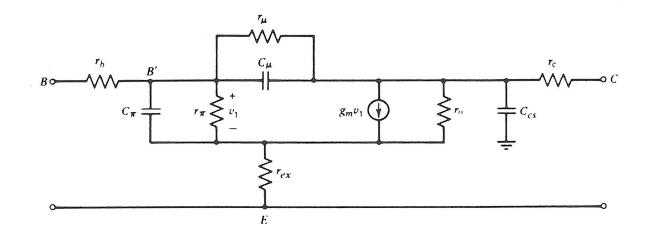
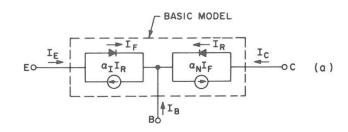
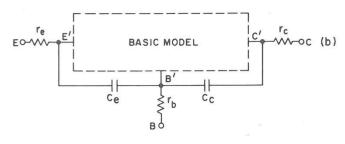
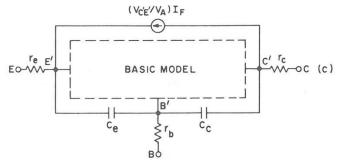


Schéma équivalent complet

#### Modèle d'Ebers-Moll







$$I_{F} = I_{F0} \left( e^{q_{e}V_{EB}/k_{B}T} - 1 \right)$$

$$I_{R} = I_{R0} \left( e^{q_{e}V_{CB}/k_{B}T} - 1 \right)$$

$$I_{E} = I_{F} - \alpha_{I}I_{R}$$

$$I_{C} = I_{R} - \alpha_{N}I_{F}$$

$$I_{B} + I_{E} + I_{C} = 0$$

$$\int I_E = A_{11} \left( e^{q_e V_{EB}/k_B T} - 1 \right) + A_{12} \left( e^{q_e V_{CB}/k_B T} - 1 \right)$$

$$I_C = A_{21} \left( e^{q_e V_{EB}/k_B T} - 1 \right) + A_{22} \left( e^{q_e V_{CB}/k_B T} - 1 \right)$$

D'où les quatre paramètres du modèle :

$$I_{F0} = A_{11}$$

$$-\alpha_{I}I_{R0} = A_{12}$$

$$-\alpha_{N}I_{F0} = A_{2}$$

$$I_{R0} = A_{22}$$

#### Les transistors

- I. Transistor bipolaire
  - 1. Principe de fonctionnement
  - 2. Aspect macroscopique
- IV. Le transistor à effet de champ

#### Transistors à effet de champ



Le canal est constitué d'une portion de semiconducteur (type n ou p) dont les extrémités sont appelées le *drain* et la *source* (D et S). Une jonction p-n permet de contrôler le passage des porteurs qui sont donc ici les porteurs majoritaires correspondant au type de canal. Pour cette diode une des électrodes est reliée au canal (source) et l'autre à une électrode appelée la *grille* (ou *gate*).

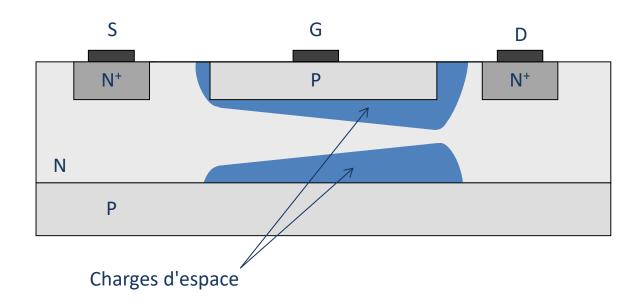
La tension inverse entre grille et source crée une zone de charge d'espace qui rétrécit le canal, et qui diminue le nombre de porteurs disponibles ce qui influe sur le courant drainsource. La commande est une commande en tension.

Conventionnellement les porteurs vont de la source vers le drain donc le sens du courant vis-à-vis de D et S dépend du type de transistor.

### Transistor à effet de champ

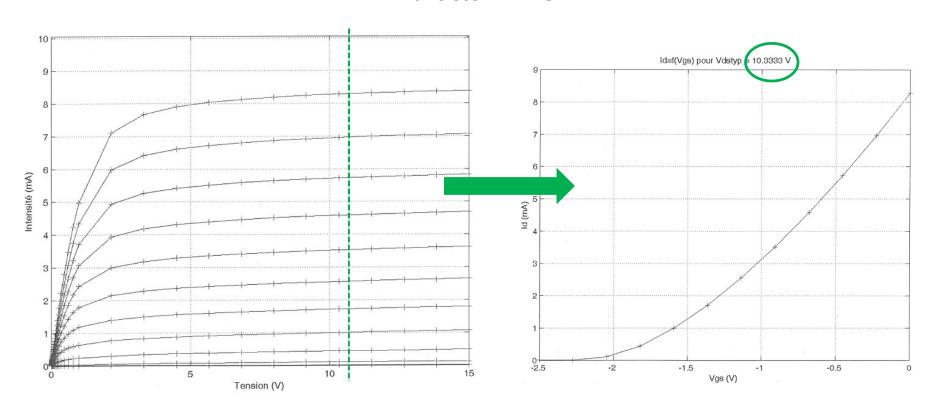
Pour les faibles valeurs de  $V_{DS}$  le canal reste assez ouvert et le canal se comporte comme une résistance, celle du canal : donc quand  $V_{DS}$  augmente le courant augmente linéairement.

Selon la valeur de  $V_{GS}$  il existe une valeur de  $V_{DS}$  dite  $V_{DSsat}$  pour laquelle la résistance du canal devient assez grande pour que le courant ne change pratiquement plus (saturation).



### Caractéristiques du transistor à effet de champ

#### **Transistor BF245**



Caractéristique  $I_D(V_{DS})$ 

 $V_{GS0}$  Tension de pincement

Caractéristique  $I_{DSS}(V_{GS})$ 

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS0}} \right)^2$$

### Perspectives et bibliographie

#### Il resterait à parler de :

Jonctions semiconducteur métal

Jonctions semiconducteur isolant (oxyde)

Effets des contraintes

Effets des impuretés

....

#### Bibliographie

- H. Mathieu, Physique des semiconducteurs et des composants électroniques, Dunod.
- S. M. Sze, *Physics of semiconductor devices*, Wiley.
- J. Blot, Les transistors, Dunod.